PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-011239

(43)Date of publication of application: 13.01.1995

(51)Int.CI.

CO9K 3/14 B24B 37/00

(21)Application number: 05-154894

(71)Applicant: FUJIMI INKOOPOREETETSUDO:KK

(22)Date of filing:

25.06.1993

(72)Inventor: KODAMA KAZUSHI

KITANO HIROTO

(54) COMPOSITION FOR POLISHING

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a polishing composition excellent as a polishing material for polishing plastic products and metal materials.

CONSTITUTION: A polishing composition comprises water, an aluminum oxide polishing agent and a polishing-accelerating agent. The polishing agent is produced by mixing two or more of aluminum nitrate, a glycol and an alumina sol, and preferably comprises 5100g/l of the aluminum nitrate, 50-400g/I of the glycol, and 5-50g/I of the alumina sol. Further, 1-10g/I of a silicone-based defoaming agent may be added.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發导

特開平7-11239

(43)公開日 平成7年(1995)1月13日

(51) Int.CL.

識別配号 片内整極番号

PΙ

技術表示盤所

C09K 3/14 B24B 37/00

H 7528-3C

審査請求 京請求 菌求項の数3 OL (全4 頁)

(74)代理人 非理士 佐々木 永治 (外3名)

(21)出職番号 特顧平5-154994 (71)出順人 000236702 株式会社フジミインコーポレーテッド (22)出籍日 平成5年(1993)6月25日 愛知県西春日井那西枇杷島町池銀2丁目1 母地の1 (72)発明者 児玉 一志 愛知県西春日井郡西枇杷島町地鎮2丁目1 脅地の1 株式会社フジミインコーボレー テッド内 (72) 発明者 北野 寛人 愛知県西春日非郡西枇杷島町地飯2丁目1 **着地の1 株式会社フジミインコーボレー** デッド内

(54) 【発明の名称】 研磨用組成物

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 プラスチック製品や金属付斜の研磨用として 優れた研磨用組成物を提供する。

【構成】 水と、酸化アルミニウムの研磨剤、及び研磨促進剤からなる。研磨促進剤は、硝酸アルミニウムとグリコール類及びアルミナゾルのうち2種以上を混合して用い、硝酸アルミニウム5~100g/1、グリコール類50~400g/1及びアルミナゾルが5~50g/1の割合で添加されている。またシリコーン消泡剤1~10g/1が添加されている。

(2)

特開平7-11239

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水と、酸化アルミニウムの研磨剤、及び 研磨促進剤からなり、前記研磨促進剤が、硝酸アルミニ ウムとグリコール領及びアルミナゾルのうち、2種以上 を混合して用いることを特徴とする研磨用組成物。

1

【請求項2】 前記研磨促進剤が硝酸アルミニウム5~ 100g/1、グリコール類50~400g/1及びア ルミナゾルが5~50g/1の割合で添加されているこ とを特徴とする請求項1記載の研磨用組成物。

【請求項3】 シリコーン消泡剤1~10g/1が添加 されていることを特徴とする請求項1又は2記載の研磨 用組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明はプラスチック製品や金 属村科等を迅速に研磨する従来品より改良された研磨用 組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に使用されるプラスチック製品や金 属特斜の研磨用組成物は、研磨材、例えば酸化セリウ ム、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、酸化スズ、 二酸化ケイ素。二酸化チタン、二酸化クロムを水でスラ リー状にしたものである。との研磨用剤をプラスチック 製品や金属材料に適用して研磨パッドなどで研磨するこ とが行われている。しかし、これち従来の研磨用剤は研 磨に手間がかかり、研磨表面を滑らかにし、かつ光沢を 良くするためには相当の研磨時間を要する。また、研磨 能率を良くするために研磨剤の粒子径を大きくすると深 いスクラッチ及びオレンジビール等の表面欠陥を生成す る傾向があり、滑らかでそれらの欠点のない高品質な表 30 面を得ることは一層困難であった。

【① 003】上記の従来の研磨用剤の欠点を解消するた めに、本出願人は、特公昭53-3518号公報にて次 のような台成樹脂成形品の研磨用組成物を開示した。即 ち「一水と、酸化アルミニウム、酸化セリウム等の研磨 用剤及びポリ塩化アルミニウム、硝酸セリウム。硝酸ア ルミニウム、臭化アルミニウム等の酸性化合物からなる 台成樹脂成形品の研磨用組成物。」である。更に、本出 願人は特公平2-23589号公報にて、 メモリーハー ドディスク等の金属材料を研磨する際も硝酸アルミニウ 40 ム等が研磨促進効果を奏することを開示した。これらの 研磨用組成物は合成樹脂成形品やメモリーハードディス クの研磨用として使れたものであるが、 更にこれらの研 磨用組成物より優れたものの開発が要望されていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、プラスチッ ク製品や金属材料の研磨用として優れた研磨用組成物を 提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、さらに前 50 が望ましい結果を得ている。

述の研磨用組成物を改良すべく鋭意研究した結果。開発 されたものであり、本発明は、水と、酸化アルミニウム の研磨剤、及び研磨促造剤からなり、前記研磨促進剤 が、硝酸アルミニウムとグリコール類及びアルミナゾル のうち、2種以上を複合して用いることを特徴とする研 磨用組成物であり、前記研磨促進剤が硝酸アルミニウム 5~100g/1,グリコール類50~400g/1及 びアルミナゾルが5~508/1の割合で添加されてい るものであり、さらに上途の研磨用組成物に、シリコー ン消泡剤1~10g/!が添加されていることを特徴と する研磨用組成物である。

2

[0006]

【作用】本発明は、前述の如く、水と、酸化アルミニウ ムの研磨剤、及び研磨促進剤からなるので、研磨速度は 著しく増加し、さらに良好な研磨表面を生成し、スクラ ッチ及びオレンジピール等が生じない。

【りり07】本発明において、各構成研磨用剤の限定し た理由について、次に述べる。

(1)酸化アルミニウムの研磨剤

研磨剤としての酸化アルミニウムは通常水栓スラリーと して使用するので通常微粒子であることが好きしくその 粒子の大きさは平均粒子径で0、1~10μm、好きし くばり、1~3μmである。そのスラリー濃度は通常1 ~5 () 重量%好ましくは5 ~3 () 重量%の研磨剤を含有 することが箜ましい。

(2)研磨促進剤

a. 硝酸アルミニウム:5~100g/1

硝酸アルミニウムは上述の研磨剤の研磨速度を増進する のに効果があり、5g/1未満では多少効果はあるが実 用的でなく、100g/1を越えて含有させてもその効 **杲は横ばいであり、経済的でないからその畳を5~10** 08/1とした。

【0008】6. グリコール領:50~400g/1 グリコール類としては、プロピレングリコール重合物。 エチレングリコール宣合物が挙げられ、具体的には、ブ ロビレングリコール、エチレングリコール、ジプロピレ ングリコール、ポリプロピレングリコール、ジエチレン グリコール、ポリエチレングリコール等が挙げられ、特 にプロピレングリコール。エチレングリコールが好まし い。グリコール類は研磨能率の向上と研磨面の良質化の ために有効な作用をなすものであり、50g/1未満で はその効果が少なく、400g/!を越えた場合、粘度 が高すぎて、研磨中に被研磨物に滑りを生じ、効果が少 なくなるのでその量を50~4008/!とした。

c. アルミナゾル:5~50g/1

アルミナゾルは化学式A 1 2 O 3 · n H 2 O (n = 1 ~ 2) にて一般的に表はされるが、これはスラリーの粘度 をあげて、研磨剤を浮遊させる役目や研磨能率の向上を 果たすものであり、そのための添加量は5~508/!

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/ticontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS

(3)

特開平7-11239

【0009】(3)シリコーン消泡剤:1~10g/!また、本研磨組成物においては、グリコール類やアルミナゾルを使用するために泡が生ずるのでシリコーン消泡剤を添加し消泡することが望ましく、その費は1~10g/1が有効であることが到った。本発明の研磨用組成物が適用できるブラスチック製品としてはブラスチック製売してはブラスチック製売品、食器、ラジオ部品、機械部品(小型歯事、ベアリング)、ボタン、キャップ、キャビネット、化粧板、販競枠、プラスチック製安全ガラスなどの各種がある。また、金属材料として代表的なものとして、メモリーハードディスクに使用されるアルミニウム、ニッケル・リンメッキ基板、半導体部品、機械部品等の各種があり、これらの特密研磨加工に適用できる。

[0010]

【実施例】次に本発明の一実施例について述べる。平均 粒子径1.3μmの酸化アルミニウムを190g/1の 割合に水と配合し、硝酸アルミニウム、プロビレングリコール及びアルミナゾルを添加し衰1に示すような組成の研磨用組成物、試料 $N0.1\sim9$ を調製した。なお、本発明である試料 $N0.5\sim N0.9$ にはシリコーン消泡剤を失458/1を添加した。

【①①11】次に、これらの研磨用組成物を用いて研磨有効度を次のような研磨テストにより評価した。アリルジグリルコールカーボネート制脂(CR-39)70㎜ Φのレンズ試料をコパーン505型非球面レンズ研磨機を用いて、研磨パッドとして、プラスチックレンズ用植毛布にて、研磨圧力2408/m2、研磨時間5分、研磨温度13±1℃、スラリー供給量2リットル/分の割合で循環する研磨条件にて研磨した。その結果の研磨能率(8/5分)並びに表面組度Ra(nin)を組成と共に表1に示す。

[0012]

【表1】

特開平7-11239

各種添加物の研磨能学及び研磨面への影響

	試料 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	酸化アルミニウム	180	190	196	190	190	190	190	190	190
絽	(g/1)						}			
	硝酸アルミニウム	0	25	0	0	25	25	0	25	25
	(g/1)									
1	プロピレングリコ	Û	0	100	0	Q	100	100	100	200
成	-ル (g/g)									
	アルミナソル	0	9	0	11	11	0	11	ii	11
	(g/g)									
	研磨能率	0.065	0.088	0.080	0.682	0.102	0.195	0.098	0.126	0.141
特	(2/5分)									
性	数 面 粗 度	4.8	4.5	4.3	4.5	4.0	3.7	3.5	8.7	8.5
	Ra (nm)									
本発明·從未品別		*	*	*	*	গ্ন	☆	*	4	☆

☆ 本発明

★ 従来例

研磨条件

■ 機:コパーン505型非球面レンズ研磨機

研 暗 圧 力: 240g/cm2

研磨時間:5分

研 磨 温 度:13±1℃

スラリー供給量: 21 /分 (循環式)

研 磐 パッド:プラスチックレンズ用植毛布

レンズ 試 料:アリルジグリコールカーポネート税組 (CR-39), 70m/

【0013】表1に示すように、試料NO. 1の酸化ア ルミニウム単独の場合や試針NO、2~4の硝酸アルミ 40 り以上の実施例に限定されるものではない。 ニウム、プロビレングリコール、アルミナゾルを夫々単 独で添加した場合に比して、試料NO.5~9の組合わ せの研磨組成物は研磨能率及び表面組度共に良好であ る。特に試料N()、8と試料N()、9は従来品と比し て、研磨能率が非常に高く、なおかつ表面粗度等の研磨

面品質に使れている。本発明は、その要旨を超えない限

[0014]

【発明の効果】との研磨用組成物によれば、優れた研磨 成績を示し研磨側工面に表面欠陥を発生させることなく 著しく研磨能率を向上せしめことができる。

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS

特開平7-11239

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成13年2月20日(2001、2020)

[MIA] [MIO+8320H (2001. 2. 2)

【公開香号】特開平7-11239

【公開日】平成7年1月13日(1995.1.13)

【年通号数】公開特許公報7-113

【出願香号】特願平5-154894

【国際特許分類第7版】

C09K 3/14 B24B 37/00

[FI]

C09K 3/14 X 8248 37/00 H

【手続箱正書】

【提出日】平成11年10月5日(1999.10). 5)

【手統結正1】

【捕正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正内容】

[0002]

【従来の技術】一般に使用されるプラスチック製品や金属材料の研磨用組成物は、研磨材、例えば酸化セリウム、酸化アルミニウム、酸化シルコニウム、酸化スズ、二酸化ケイ素、二酸化チタン、二酸化クロムを水でスラリー状にしたものである。この従来の研磨用組成物をプラスチック製品や金属材料に適用して研磨バッドなどで研磨することが行われている。しかし、これら従来の研磨用組成物は研磨に手間がかかり、研磨表面を滑らかにし、かつ光沢を良くするためには相当の研磨制の粒子径をあっまた、研磨能率を良くするためにが暗剤の粒子径を表ですると深いスクラッチ及びオレンジピール等の表の、で陥を生成する傾向があり、滑らかでそれらの欠点のない高品質な表面を得ることは一層困難であった。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

【0003】上記の従来の研磨用組成物の欠点を解消するために、本出願人は、特公昭53-3518号公報にて次のような合成樹脂成形品の研磨用組成物を開示した。即ち「水と、酸化アルミニウム、酸化セリウム等の研磨用剤及びポリ塩化アルミニウム、硝酸セリウム、硝酸アルミニウム、臭化アルミニウム等の酸性化合物からなる合成樹脂成形品の研磨用組成物。」である。夏に、本出類人は特公平2-23589号公報にて、メモ

リーハードディスク等の金属材料を研磨する際も硝酸アルミニウム等が研磨促進効果を奏することを開示した。 これらの研磨用組成物は合成樹脂成形品やメモリーハードディスクの研磨用として優れたものであるが、更にこれらの研磨用組成物より優れたものの開発が要望されていた。

【手続箱正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】本発明において、<u>研磨用組成物の各構成要</u> 素を限定した理由について、次に述べる。

(1)酸化アルミニウムの研磨剤

研磨剤としての酸化アルミニウムは通常水性スラリーとして使用するので通常機粒子であることが好ましくその粒子の大きさは平均粒子径で $0.1\sim10~\mu\,\mathrm{m}$ 、好ましくは $0.1\sim3~\mu\,\mathrm{m}$ である。そのスラリー濃度は通常 $1\sim5.0$ 重量%的研磨剤を含有することが望ましい。

(2)研磨促進剤

a. 硝酸アルミニウム:5~100g/1

硝酸アルミニウムは上述の研磨剤の研磨速度を増進するのに効果があり、5 s/1未満では多少効果はあるが実用的でなく、100 s/1を越えて含有させてもその効果は描述いであり、経済的でないからその量を $5\sim10$ 0s/1とした。

【手統領正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

【0008】b. グリコール領:50~400g/! グリコール領としては、プロピレングリコール重合物、

-箱1-

特開平7-11239

エチレングリコール宣合物が挙げられ、具体的には、プロピレングリコール、エチレングリコール、ジプロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジエチレングリコール、ボリエチレングリコール等が挙げられ、特にプロピレングリコール。エチレングリコールが好ましい。グリコール類は研磨能率の向上と研磨面の良質化のために有効な作用をなすものであり。50g/1未続ではその効果が少なく、400g/1を超えた場合。粘度が高すぎて、研磨中に被研磨物に滑りを生じ、効果が少なくなるのでその置を50~400g/1とした。

c. アルミナゾル:5~50g/!

アルミナゾルは化学式A 12 O3 + n H2 O $(n = 1 \sim 2)$ にて一般的に $<u>家さ</u>れるが、これはスラリーの結度をあげて、研磨剤を浮遊させる役目や研磨能率の向上を果たすものであり。そのための添加費は<math>5 \sim 5$ 0 g Z 1 が望ましい結果を得ている。

【手続箱正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

【0009】(3)シリコーン消泡剤:1~10g/!また。本研磨用組成物においては、グリコール類やアルミナゾルを使用するために泡が生するのでシリコーン消泡剤を添加し消泡することが望ましく。その質は1~1

08/!が有効であることが判った。本発明の研磨用組成物が適用できるプラスチック製品としてはプラスチックレンズ、プラスチック製ディスク基板、風防ガラス、医療用品、食器。ラジオ部品、穀械部品(小型歯車、ベアリング)、ボタン、キャップ、キャビネット。化粧板、眼鏡枠、プラスチック製安全ガラスなどの各種がある。また、金属材料として代表的なものとして、メモリーハードディスクに使用されるアルミニウム、ニッケル・リンメッキ基板、半導体部品、穀械部品等の各種があり、これらの精密研磨加工に適用できる。

【手統補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】表1に示すように、試料NO.1の酸化アルミニウム単独の場合や試料NO.2~4の硝酸アルミニウム、プロピレングリコール、アルミナゾルを夫々単独で添加した場合に比して、試料NO.5~9の組合わせの研磨用組成物は研磨能率及び表面組度共に良好である。特に試料NO.8と試料NO.9は従来品と比して、研磨能率が非常に高く、なおかつ表面租度等の研磨面品質に使れている。本発明は、その要旨を超えない限り以上の実施例に限定されるものではない。